PHOTOCATALYST SYSTEM

Publication number: JP2003210998 Publication date: 2003-07-29

KOMIYAMA MASAHARU Inventor

JAPAN SCIENCE & TECH CORP Applicant:

Classification: - international:

A61L9/00; B01D53/86; B01D53/94; B01J21/06; 801J23/42; B01J35/02; B01J37/04; C01B3/04; A61L9/00; A61L9/00; B01D53/86; B01D53/94; B01J21/00; B01J23/42; B01J35/00; B01J37/00; C01B3/00; A61L9/00; (IPC1-7): A61L9/00; B01J35/02; B01D53/B6; B01D53/94; B01J21/06; B01J23/42; B01J37/04; C01B3/04

- Furnisani

Application number: JP20020016905 20020125 Priority number(s): JP20020016905 20020125

Report a data error here

Abstract of JP2003210998

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photocatalyst system developing photocatalytic effect by the irradiation with light of a visible light region (wavelength: 420 m or more) or an infrared region (wavelength: 750 m or more). SOLUTION: The photocatalyst system operated within a visible light/infrared region is assembled by

combining a photocatalyst using light of an ultraviolet region heretofror with an up-conversion material being a material for converting visible light/infrared rays to ultraviolet rays/visible light. That is, the photocatalyst system comprises the photocatalyst and the up-conversion material. COPYRIGHT: (C)2003,JPO

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Computer generated translation of JP 2003.210998 (from http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1|N|T?1181309701046).

[Detailed Description of the Invention]

เกกกา

Field of the Invention] This invention relates to the photocatalyst system which has a photocatalyst effect by the exposure of visible light or infrared light in details more about a photocatalyst system.

[00021

Description of the Prior Art] In order to carry out the catalyst of the chemical reaction by making sunlight into an energy source, many photocatalyst materials are developed and the some are already put in practical use. The photocatalyst these-put in practical use is mainly using titanium oxide as the main ingredients, therefore mainly uses the ultraviolet radiation portion with low intensity among sunlight. Although the catalyst material which can use visible light with larger intensity in sunlight is also developed, they have toxicity and a fault of the material itself denaturalizing quickly working, and it has not resulted in utilization. The photocatalyst material which causes catalytic reaction by the optical exposure of an infrared light field has not been found out yet.

[0003] In order to carry out the catalyst of the chemical reaction by making sunlight into an energy source in recent years, many photocatalyst materials are developed and there are titanium oxide, a cadmium sulfide, zinc sulfide, etc. in them ("catalyst chemicals with which light is concerned" chemicals total theory No.23, and edited by Chemical Society of Japan (1994)). Among these, what used titanium oxide as the main ingredients is already put in practical use as an antibacterial tile, an odor removal filter, etc. (the newest photocatalyst art, N tea S (2000)). As for the wavelength of the light which the band gap is 3.0 - 3.2 eV, and can use titanium oxide, the ultraviolet radiation portion below about 400 nm has mainly become, Therefore, when using these practical use catalyst, the ultraviolet rays of a slight quantity contained in sunlight or a fluorescent lamp, the black light which takes out only ultraviolet rays, etc. are used. These days, there is still room in using the visible light whole region which occupies most portion of sunlight of that (1997) by which the titanium oxide system photocatalyst in which this absorption end was prolonged to the 500 nm neighborhood of a light range is also developed (Yamashita, security, chemicals, and 52 and 74) as a result of various improvement, The band gap of a cadmium sulfide, zinc sulfide, etc. which are known as a catalyst with a visible optical response is about 2.4 eV, The light which can be used is as follows [the about 550 wavelength nm 1. and, similarly has not come (as the photocatalyst with these visible optical responses was mentioned above, utilization is not carried out for degradation [toxicity or use]) to use the whole region of visible light. [the] The catalyst which causes catalytic reaction in an infrared light field (wavelength, more than 750 nm) has not been found out yet.

[0004] On the other hand, the rise conversion art of changing incident light into the outputted ray of short wavelength is known (Tanabe, Hirao, Toratani, solid physics, 27, and 186 (1992)). Using the energy level of the rare earth ions doped in a crystal or glass, it can be visible, or can change into unity of the control of the photon of two or more long wavelength can participate near-infrared excitation light in excitation efficiently, and this can emit a visible or ultraviolet cay light of short wavelength. The rise conversion material of various combination is developed from such a viewpoint (JP,2000-393736, Al. P.9-209847A, J. P.9-86985A, J. P.7-1620042A, etc.).

[0005

[Problem(s) to be Solved by the Invention] An object of this invention is to provide the catalyst system which has a photocatalyst effect by the exposure of the light of a light range (wavelength, more than 420 nm) or an infrared light field (wavelength, more than 750 nm). This invention is the infrared light field which was not used the light range where intensity is higher, and until now, and enables it to use stably and safely the photocatalyst which was using conventionally the light of the ultraviolet region where intensity is low among sunlight.

[0006]

[Means for Solving the Problem]. In this invention, it is already used in a partial area of ultraviolet radiation and visible light, and the performance in use is established. Or a photocatalytic system which operates a photocatalyst in which it turns out that high performance is shown in a partial area of visible light near ultraviolet radiation and ultraviolet radiation in visible and an infrared light field combining rise conversion material which is the material which changes visible and infrared light into ultraviolet and visible light according to a multiphoton process was assembled. [0007] That is, this invention is a photocatalyst system which comprises a photocatalyst and rise conversion material. This photocatalyst Titanium oxide, strontium titanate, metal salt of tantalic acid, it is what uses as the main ingredients at least one sort chosen from tantalium oxide, zirconium oxide, and a group that comprises metal salt of niobic acid, it is preferred for this rise conversion material to use as the main ingredients at least one sort chosen from a group which comprises alumium fluoride and inclum fluoridation, zinc fluoride, a germanium dioxide, and tellurium oxide, and to make this contain a rare earth element. This photocatalyst may also contain a roc-ocatalyst further.

[8000]

[Embodiment of the Invention] The photocatalyst used by this invention is a material which carries out the catalyst of the chemical reaction on the surface by irradiating with light, Titanium oxide, strontium titanate, the potassium of tantalic acid, sodium, It is salts, such as salts, such as saltum, tantalum oxide, ziriconium oxide, potassium of niobic acid, and a rubidium, and co-catalysts (Pt, RuO₂, Rh, NiO₂, expresses the number which becomes settled in the valence of nickel.), CeO₂, etc.) may be added to this. As this catalyst, titanium oxide is preferred, and Pt is preferred as a co-catalyst. Although the ratio of the co-catalyst to a photocatalyst should just be the usual catalyst amount, 0.1 to 1.0 % of the weight is preferred.

[0009] Rise conversion material is the material which will emit the light of wavelength shorter than incident light according to a multiphoton process if this is excited by light, The AIF3 system which uses aluminum fluoride as the main ingredients, the InF3 system which uses indium fluoridation as the main ingredients. The ZnF2 system which uses zinc fluoride as the main ingredients, the GeO2 system which uses a germanium dioxide as the main ingredients, Tellurium oxide on glass, such as a TeO2 system used as the main ingredients, Eu, Rare earth elements, such as Ho, Er, and Tm, are made to contain. For example (49-y), AIF₃, yAIPO₄, 1EuF₃, 30CaF₂, and 20BaF₂ (y= 0-20), 40AIF₃, 22CaF₂, 22BaF₂, 15YF₃ and 1ErF₃, 40AlF₃, 22CaF₂, 22BaF₂, 15YF₃ and 1TmF₃, 99.9 (38InF₃, 19BaF₂ and 19ZnF2, 10PbF2, 10SrF2, 2AlF3, and 2GdF3) and 0.1TmF3, 99.9 (38InF3, 18BaF2, 19ZnF2 and 10PbF2, 9SrF₂, 2 AlF₃, 2 GdF₃, and 2 YbF₃) and 0.1TmF₃, 99.9 (40ZnF₂, 15AlF₃ and 15BaF₂, 15SrF₂, and 15YF₃) and 0.1TmF₃, 99.9 (60ZrF₄, 33BaF₂, and 7LaF₃) and 0.1TmF₃, 99.9(60GeO₂, 30BaO, and 10ZnO) and0.1TmO_{1.5}, 99.9(60TeO₂, 30BaO, and 10ZnO) and0.1TmO_{1.5}, 95 (38In F₃, 19BaF₂ and 19ZnF₂, 10PbF₂, 10SrF₂, 2 AlF₃, and 2 GdF₃) and 5EuF₃, 95 (38lnF₃, 18BaF₂, 19ZnF₂ and 10PbF₂, 9SrF₂, 2 AlF₃, 2GdF₃, and 2YbF₃) and 5EuF₃, 95 (40ZnF₂, 15AlF₃ and 15BaF₂, 15SrF₂, and 15YF₃) and 5EuF₃, 95 (60ZrF₄, 33BaF₂, and 7LaF₃) and 5EuF₃, 95(60GeO₂, 30BaO, and 10ZnO) and 5EuO_{1.5}, 95(60TeO₂, 30BaO, and 10ZnO), 5EuO_{1,5}, etc. are mentioned (Tanabe, Hirao, Toratani, solid physics, 27, and 186 (1992)).

[0010] the content ratio of a rare earth element [on rise conversion material and as opposed to glass, such as an AlF₃ system, an InF₃ system, a ZnF₂ system, a GeO₂ system, or a TeO₂ system,] -- 0.01-50-mol % -- it is 0.1-10-mol % preferably, although the weight ratio of rise conversion material to a photocatalyst does not have restriction in particular -- desirable -- 0.1-10 -- it is 0.5-2.0 more preferably.

[0011] The role of the rise conversion material in this invention absorbs the light (visible light and infrared light of long wavelength) of the low energy which cannot be exploited with the photocatalyst material liseli, changes it into energy-rich ultraviolet radiation or the visible light of short wavelength, and emits light in this. For this reason, inside rise conversion material, 2 or 3 photons of the visible light of low energy or infrared light are absorbed, and one photon of high energy is emitted more. A photocatalyst completes a photocatalysis in response to ultraviolet [from this rise conversion material], or visible photoluminescence in the photocatalyst system of this invention.

[0012] In the photocatalyst system of this invention, a photocatalyst material and the rise conversion material should just be in the structure and physical relationship which can exchange light, and both may take powder, colloid, a thin film, and what kind of other shape. Such a system can be constituted as follows, for example.

- Atomize a catalyst material and each rise conversion material, mix, and use as a photocatalyst material as it is (the method of atomization and mixing is not asked.).
- 2) Make a photocatalyst material and rise conversion material both suspended to solvents, such as water, and use as a photocatalyst (the kind of solvent and the method of suspension are not asked.).
- 3) Distribute another side using a sol gel process etc. in the material matrix of either a photocatalyst material or rise conversion material (the method of distribution is not asked.).
- 4) Distribute and support the particles of another side on the surface of either a photocatalyst material or rise conversion material (the method of distribution and support is not asked.).

[0013] When rise conversion material is atomized, the excitation light enhancement by particle laser oscillation may take place, and the effect over the performance of the photocatalytic system of its also included in this invention concept. Namely, when rise conversion material is atomized, The case where the enhancement spontaneous emmission or laser oscillation in which luminescence intensity increases by what is called optical Anderson localization happens is known, and when this occurs, luminescence of intensity higher than mere rise conversion can be obtained.

10014

Effect of the Invention] By this invention, the photocatalyst which only the ultraviolet radiation whose intensity in sunlight is low until now has used oan also use now visible light with larger intensity. It is expected that the infrared light (synchrotron radiation from sunlight, a high temperature furnace, etc.) which did not have use assumed as an energy source of a photocatalyst chemical reaction until now can also be used now. The following application can be considered in the photocatalyst system of this invention.

- 1) Make the photocatalyses (for example, prevention of removal of air pollution substances, such as disassembly of water, decomposition removal of an underwater organic pollutant, and nitrogen oxides (NO_x etc.), an offensive odor, bacteria, contamination, etc., etc., etc.) which used ultraviolet radiation conventionally perform using visible light or infrared light.
- 2) Use as materials (for example, photocatalyst building materials etc. which have functions, such as a photocatalyst, wastewater cleaning material, air deaning material, decodorization, antibacterial properties, antifouling) for making the above-mentioned reaction of 1 cause.
- 3) Use as an electrode material of a solar cell.

[0015

[Example] Hereafter, although this invention is illustrated in the example, it does not mean limiting this invention.

In example 1 this example, the catalysis of the photocatalyst system of this invention in the nitrogenoxides removal reaction in the atmosphere was investigated using various light sources. As a photocatalyst, the titanium oxide (TiO₂) powder which hydrolyzed, and prepared and obtained titanic acid isopropoxide was used. As a rise conversion material, the thulium content aluminum fluoride system glass (40AFs, 22CeFs, 22BaFs, 15YFs and 11TmFs) powder which carried out melting mixing, prepared each ingredient, and obtained it was used. It is a square-shaped coil made from quart (the cross-section area of 1 cm) about what mixed each such photocatalyst powder and ol. 1g of powder of rise conversion material. [² and] It installed in a pars basilaris ossis occipitalis 10 cm in length, and the air which contains 1 ppm of nitric oxide (NO) in this at a room temperature was circulated by 0.2-1/, from the coil upper part, it irradiated with 200W xenon lamp light, and the wavelength selection filter was suitably installed between this coil and a xenon lamp. Arrangement of each device in this examination is shown in drawing 1.

[0016] When it irradiates with a xenon lamp without using (2) filters, when not applying light at all as (1) control (it expresses "to the indresses"), an examination as (3) filters, 580 – nm – less than – light – transmissivity – zero – % – it is – and – 630 – nm – more than – light – transmissivity – 92 – % – it is – a sharp cut filter – letting it pass – a xenon lamp – light + a case (it expresses "the filter 1") – and – (– four –) – a filter – ******. The transmissivity of light of 720 nm or less is 0%, and it carried out by being four kinds when the transmissivity of not less than 820-nm light irradiates with xenon lamp light through the sharp cut filter which is 90% (it expresses "the filter 2".) It measured by infrared absorption spectrometry by making the decrement of No after an examination into conversion.

[0017] It measured like Example 1 except not using <u>comparative example 1</u> rise conversion material. The measurement result of Example 1 and the comparative example 1 is shown in Table 1.

Table 11

	反応率(%)					
	照射光なし	全光照射	フィルター1	フィルター2		
実施例1	0	13	3.6	1.9		
比較例1	0	14	0	0		

[0018] In the comparative example 1, under an ultraviolet radiation exposure, a test reaction advances only with a photocatalyst (TiO₂) (even if there is no rise conversion material), but by visible light or infrared light, it does not react at all. However, when rise conversion material was made to coexist with a photocatalyst in Example 1, the reaction of ultraviolet radiation advanced [visible light or infrared light1 from the first.

[0019] In example 2 this example, the catalysis of the photocatalyst system of this invention in the decomposition reaction of the water which uses methanol as a sacrifice reagent was investigated using the same various light sources as Example 1.As a photocatalyst, the platinum support titanium oxide (PUTIC2) powder which carried out impregnating support and prepared platinum salts to titanium oxide of Example 1 was used. As a rise conversion material, Thulium content fluoridation indium system glass (38InF₃, 19BaF₃, 19ZnF₃ and 10PbF₃ and 10FbF₃, 2AlF₃, 2GdF₃ and 2ZnF₃, and 0.1TmF₃) powder. Melting mixing was carried out, and each ingredient was prepared, and was used. Such photocatalyst powder and 1 g of powder of rise conversion material were made suspended each in reaction mixture (methanol 10% solution), it irradiated there with xenon lamp light like Example 1, and the quantity of the hydrogen to generate was measured by gas chromatography.

[0020] It measured like Example 2 except not using <u>comparative example 2</u> rise conversion material. The measurement result of Example 2 and the comparative example 2 is shown in Table 2. [Table 2]

	水素発生量(μモル)						
	照射光なし	全光照射	フィルター1	フィルター2			
実施例2	0	612	25	5			
比較例2	0	816	0	0			

In the comparative example 2, under an ultraviolet radiation exposure, a test reaction advances only with a photocatalyst (PUTiO₂) (even if there is no rise conversion material), but by visible light or infrared light, it does not react at all. However, in Example 2, when rise conversion material was made to live together in a photocatalyst, the reaction of ultraviolet radiation advanced [visible light or infrared light] from the first.

[Claim 1] A photocatalyst system which comprises a photocatalyst and rise conversion material.

[Claim 2] Said photocatalyst Titanium oxide, strontium titanate, metal salt of tantalic acid, It is what uses as the main ingredients at least one son chosen from tantalum oxide, zirconium oxide, and a group that comprises metal salt of niobic acid, The photocatalyst system according to claim 1 which said rise conversion material used [photocatalyst system] as the main ingredients at least one sort chosen from a group which comprises aluminum fluoride and indium fluoridation, zinc fluoride, a germanium dioxide, and tellurium oxide, and made this contain a rare earth element.

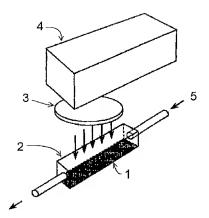
[Claim 3] The photocatalyst system according to claim 2 whose metal salt of said niobic acid metal salt of said tantalic acid is a salt of potassium of tantalic acid, sodium, or barium, and is potassium of niobic acid, or a salt of a rubidium.

[Claim 4] The photocatalyst system according to claim 2 or 3 in which said rare earth element is Eu, Ho, Er, or Tm .

[Claim 5] The photocatalyst system according to any one of claims 1 to 4 with which said photocatalyst contains a co-catalyst further.

[Claim 6] The photocatalyst system according to claim 5 in which said co-catalyst is Pt, RuO₂, Rh, NiO₃, or CeO₂.

Drawing:



(19) 日本国特許庁 (JF)

(12) 公開特許公報(A)

(日) 特許出顧公開番号 特開2003-210998 (P2003-210998A)

					(43)2298	10 4	-W.13-4-	7 132	9 H (2003.	1.29)
(51) Int.CL?		設別記号		FI				7	-73~ド(金	端)
BOIJ	35/02			B01J 3	85/02			J	4.C08	0
BOID	59/86				21/06			A	4D04	8
		ZAB			23/42			M	4 G 0 6	9
	53/94			:	37/04		101	L		
B 0 1 J	21/06			C01B	3/04			A		
•			常在新文	未請求 請求項	の数6	OL	(全 5	A)	最終實	に続く
(21)出順書	9	韓順2002 +16905(P2002	- 16905)	(71) 出顧人	3960206 FI 7 15		李樂団			
(22) 出版日		平成14年1月25日(2002.1.25) 埼玉県川口市本町4丁目1			署8号					
				(72) 発明者	小宫山	政府				
		4			山梨果	甲府市	千塚8-	- 7 	42	
				(74) 代理人	100087	631				
				1	弁理士	掩田	清輝	91	1名)	
									4	

(54) 【発明の名称】 光触媒システム

(57)【變約】

【課題】 可模光領域(液長が420 nm以上)や赤外光 領域(液長が750 nm以上)の光の照射により光触媒効果 を有する触媒ンステムを提供する

最終質に続く

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光触媒及びアップコンバージョン材料か ら成る光燥媒システム。

【請求項2】 前記光触媒が、酸化チタン、チタン酸ス トロンチウム、タンタル酸の金属塩、酸化タンタル、酸 化ジルコニウム、及びニオブ酸の金属塩から成る群から 選択される少なくとも1種を主成分とするものであり、 前記アップコンバージョン材料がファ化アルミニウム。 フッ化インジウム、フッ化能鉛、酸化ゲルマニウム、及 び時化テルルから成る群から選択される少なくとも1種 を主成分とし、とれに希士類元素を含有させた競求項 I に記載の光射器システム。

【請求項3】 前記タンタル酸の金属塩がタンタル酸の カリウム、ナトリウム又はパリウムの塩であり、前配ニ オブ酸の金属塩がニオブ酸のカリウム又はルビジウムの 塩である請求項2に記載の光触媒システム。

【請求項4】 前記希土類元素がEu、Ho、Er、又はTmで ある請求項2又は3に記載の光触媒システム。 【請求項5】 前記光触媒が更に助触媒を含む請求項1 ~4のいずれか一項に記載の光触媒システム。 【請求項8】 前記助触媒がPt、RuO_s、Rh、NiO_s、又 はCeO。である詰求項5に記載の光触媒システム。

【発明の詳細な説明】 [0.001]

【発明の属する技術分野】との発明は、光触媒システム に関し、より詳細には、可視光や赤外光の照射により光 触媒作用を有する光触媒システムに関する。

[00002]

【従来の技術】太陽光をエネルギー源として化学反応を 触媒するために、数多くの光触媒材料が開発されてお り、そのいくつかはすでに実用化されている。これら実 用化された光燥媒は主に酸化チタンを主成分としてお り、したがって太陽光のうち強度の低い紫外光部分を主 に利用している。太陽光中でより強度の大きい可視光を 利用できる触媒材料も開発されてはいるが、それらには 郷性や動作中に材料自身が急速に変性してしまうなどの 欠点があり、実用化にはいたっていない。また赤外光質 域の光照射により触媒反応を起こす光触媒材料はまだ見 出されていない。

「0003」近年、太阳光をエネルギー額として化学反 応を触媒するために、数多くの光触媒材料が開発されて おり、それらには、酸化チタン、硫化カドミウム、硫化 亜鉛等々がある(「光が関わる触媒化学」化学縁続No.2 日本化学会編(1994))。このうち酸化チタンを主 成分としたものは抗菌タイルや脱臭フィルターなどとし て既に実用化されている(最新光触線技術、エヌ・ティ 一・エス(2000))。酸化チタンはそのパンドギャップ が3.0~3.2 eVで、利用できる光の波長はほぼ400 mi以 下の紫外光部分が主になっており、したがってとれら実 用触媒の使用に際しては太陽光や蛍光灯に含まれるわず 50 ン材料がファ化アルミニウム、ファ化インジウム、ファ

かの量の紫外線や、また紫外線だけを出すブラックライ トなどを使用している。最近では種々の改良の結果、こ の吸収端が可視光領域の500 nm近辺まで延びた酸化チタ ン系光触媒も開発されている(山下、安保、化学、52、 74 (1997)) ものの、太陽光のかなりの部分を占める 可視光全域を利用するにはまだ余地がある。また、可模 光応答性のある触媒として知られる硫化カドミウムや硫 化亜鉛なども、そのパンドギャップは約2.4 eVで、利用 できる光は波長約550 mm以下のものであり、同じく可視 光の全域を利用するには至っていない(これら可視光応 答性のある光触媒は、上述したようにその素性や使用中 の劣化のために実用化はされていない)。また赤外光領 域 (波長が750 nm以上) で触媒反応を起こす触媒はまだ 見出されていない。

【0004】一方、入射光を短波長の出力光に変換する アップコンバージョン技術が知られている(田部、平 尾、虎渓、固体物理、27,185 (1992))。 これは結晶 又はガラス中にドープされた希土類イオンのエネルギー 準位を利用して近赤外励起光を可視又は紫外光に変換す るものであり、2以上の長波長のフォトンが効率よく励 起に関与して短波長の可視又は熱外のケイ光を発すると とができる。とのような観点から様々な組み合わせのア ップコンバージョン材料が開発されている(特別2000-3 39735、特開平9-208947、特開平9-86958、特開平7-1620 6299) .

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、可視光領域 (波長が420 nm以上) や赤外光領域 (波長が750 nm以 上)の光の照射により光触媒効果を有する触媒システム を提供することを目的とする。また本発明は、従来太陽 光のうち強度の低い紫外領域の光を使用していた光触媒 を、より強度の高い可視光領域ならびにこれまで利用さ れていなかった赤外光領域で、安定かつ安全に使用でき るようにする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明においては、既に 紫外光ならびに可視光の一部領域で使用されその実用性 能が確立されている、又は紫外光ならびに紫外光に近い 可視光の一部領域で高性能を示すことがわかっている光 触媒を、多光子連釋により可視、赤外光を紫外・可視光 に変換する材料であるアップコンバージョン材料と組み 合わせて、可視・赤外光部域で動作する光触媒系を組み 寸てた.

【0007】即ち、本発明は、光触媒及びアップコンバ ージョン材料から成る光触媒システムである。この光触 媒が、酸化チタン、チタン酸ストロンチウム、タンタル 酸の金属塩、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、及びニ オブ酸の金属塩から成る群から選択される少なくとも1 種を主成分とするものであり、このアップコンバージョ 化亜鉛、酸化ゲルマニウム、及び酸化テルルから成る群 から選択される少なくとも1種を主成分とし、これに希 土類元素を含有させたものであることが好ましい。との 光触媒は更に助触媒を含んでもよい。

[00008]

「発明の実施の形態」本発明で使用する光触媒は、光を 照射するととによってその表面で化学反応を触媒する材 料であって、酸化チタン、チタン酸ストロンチウム、タ ンタル酸のカリウム、ナトリウム、パリウムなどの塩、 酸化タンタル、酸化ジルコニウム、ニオブ酸のカリウ ム、ルビジウムなどの塩であり、これに助触媒(Pt、Ru Q、Rh、NiO。(xはNiの原子価で定まる数を表 す。)、ceQなど)を加えたものであってもよい。この 触媒としては酸化チタンが好ましく、助触媒としてはP tが好ましい。光触媒に対する助触媒の比率は通常の触 媒道であればよいが、O. 1~1.0 重量%が好まし

【0008】アップコンバージョン材料は、これを光に より励起すると多光子派程により入射光よりも短い液長 の光を出射するような材料のことであって、フッ化アル 20 ミニウムを主成分とするATF.系、ファ化インジウムを主 成分とするInF, 系、フッ化亜鉛を主成分とするZnF, 系、 酸化ゲルマニウムを主成分とするGeO, 系、酸化テルルを 主成分とするTeO 系などのガラスにEu、Ho、Er、Taなど の希土類元素を含有させたものであり、例えば、(49-v) ATF, y ATPO, 1EUF, 30CaF, 208aF, (y=0~20), 4 OA1F . 22CaF . 228aF . 15YF . 1ErF . 40A1F . 22CaF . · 22BaF, · 15YF, · 17mF, . 99.9(38InF, · 19BaF, · 19Zn F. . 10PbF, . 10SrF, . 2 A]F, . 2GdF,) . 0.1TmF, . 99.9 (38InF. · 188aF. · 192nF. · 10PbF. · 95rF. · 2 ATF. · 2 GdF, *2 YbF,) * 0.17mF, . 99.9(40ZnF, *15A7F, *15BaF . 15SrF. 15YF.) 0.1TmF. 99.9(60ZrF. 338aF. 7 LaF,) · G.1TmF, · 99.9(60GeO; · 30BaO · 10ZnO) · 0.1TmO 1.1, 99.9(60TeO₂ · 30BaO · 10ZnO) · 0.1TmO_{1.1}, 95(38T n F. 198aF. 19ZnF. 10PbF. 10SrF. 2 AlF. 2 Gd Fa) · SEUF, · 95(38InFa · 188aFa · 192nFa · 10PbFa · 9Sr , . 158aF, . 15SrF, . 15YF,) . SEuF, . 95(60ZrF, . 338aF 2 * 7LaF₂) * SEuF₂ . 95(60GeQ₂ * 308aO * 10ZnO) * SEuO 1.1、95(60TeO_i · 30BaO · 10ZnO) · 5EuO_i , などが挙げ られる(田部、平尾、虎渓、固体物理、27, 186 (199 2)).

【〇〇】〇】アップコンパージョン材料において、ATF。 系、Inf,系、ZnF,系、GeO,系、又はTeO,系などのガラス に対する希土類元素の含有割合は0.01~50モル %、好ましくは0.1~10モル%である。光触媒に対 するアップコンバージョン材料の重量比は、特に制限は ないが、好ましくは0、1~10、より好ましくは0. 5~2.0である。

【0011】本発明におけるアップコンバージョン材料 50 る。

の役割は、光触媒材料そのものだけでは利用できない低 エネルギーの光(長波長の可視光や赤外光)を吸収して エネルギーの高い器外光や短波長の可視光に容換し、と れを発光するものである。とのためにアップコンバージ ョン材料内部では、低エネルギーの可視光又は赤外光の 2若しくは3光子を吸収し、より高エネルギーの光子1 個を放出する。本発明の光触媒システム中で光触媒はと のアップコンパージョン材料からの紫外又は可視光発光 を受けて、光触媒反応を完遂する。

【0012】本発明の光触媒システムでは、光触媒材料 とアップコンパージョン材料は光をやり取りできる構造 ・位置関係にあればよく、両者が粉末、コロイド、薄 膜、その他どのような形状をとっていてもよい。このよ うなシステムは、例えば、以下のように構成することが できる.

1) 触媒材料、アップコンパージョン材料それぞれを微 粒子化して混合し、そのまま光触機材料として用いる (微粒子化、混合の方法は問わない。)。

2) 光触媒材料、アップコンバージョン材料両者を水な どの溶媒に懸測させて、光触媒として用いる(溶媒の種 類、懸測の方法は関わない。)。

3) ゾルゲル法などを用いて、光触媒材料又はアップコ ンバージョン材料いずれかの材料マトリックス中に他方 を分散させる(分散の方法は関わない。)。

4) 光触媒材料又はアップコンパージョン材料いずれか の表面に他方の微粒子を分散・担持する(分散・担持の 方法は問わない。)。

[0013] アップコンバージョン材料を儀粒子化した 場合には、微粒子レーザー発振による励起光増強も超と りうるが、その本光触媒系の性能に対する効果も本発明 概念に含まれる。すなわちアップコンパージョン材料を 談粒子化した場合には、いわゆる光アンダーソン局在に より発光強度が増大する増強自然放出又はレーザー発振 が起とる場合が知られており、とれが生起した場合に は、風なるアップコンバージョンよりも高い強度の発光 を得ることができる。

[0014] [発明の効果] 本発明により、これまで太陽光中の強度

の低い紫外光しか利用できなかった光触媒が、より強度 の大きい可視光も利用できるようになる。さらには、と れまで光触媒化学反応のエネルギー源としては利用を想 定されなかった赤外光(太陽光ならびに高温炉などから の放射光〉も利用できるようになることが期待される。 本発明の光触媒システムには、次のような応用が考えら

1) 従来鶉外光を利用していた光触媒反応(例えば、水 の分解、水中の有機汚染物質の分解除去、窒素酸化物 (NO. 等)などの大気汚染物質の除去、悪臭・縦蘭・汚 染などの防止など)を可視光や赤外光を利用して行わせ 2) 上記の1) の反応を起こさせるための材料(例え ば、光触媒、排水浄化材、大気浄化材、脱臭・抗菌・防 汚などの機能を有する光触媒建材など)として用いる。 3) 太陽電池の電飯材として用いる。

[0015] [実施例] 以下、実施例にて本発明を例証するが、本発 明を服定することを意図するものではない。 実施例1

本実施例においては、各種光源を用いて大気中窒素酸化 物除去反応における本発明の光触媒システムの触媒作用 10 を調べた。光触媒として、チタン酸イソプロポキシドを 加水分解して調製して得た酸化チタン (TiO_c) 粉末を用 いた。アップコンバージョン材料として、各成分を溶験 混合して掲製して得たツリウム含有フッ化アルミニウム 系ガラス (40A1F, · 22CaF, · 22BaF, · 15YF, · 1TmF,) 粉末を 用いた。これらの光触媒粉末とアップコンパージョン材 料の粉末とを各0、1g混合したものを石英製の角型反 応管(断面摂1cm²、長さ10cm)の底部に設置 し、これに室温で一酸化療素 (NO) を1 ppm含む空

気を0.2リットル/分流通させ、反応管上部より20 20 0 ♥キセノンランプ光を照射し、この反応管とキセノン*

* ランブの間に適宜をお選択で、ルターを数学した

[0017] 比較例1 アップコンパージョン材料を用いない以外は実施例1と 同様に伽定を行った。実施例1と比較例1との測定結果 を表しに示す。

【表1】

	反応率(%)				
	開射光なし	全光限的	フィルター1	フィルター2	
突阵例1	0	13	3.6	1.8	
比較例1	0	14	0	Ð	

【0018】比較例1において、紫外光照射下では光般 媒(TiO)だけで(アップコンバージョン材料がなくと も) 試験反応は進行するが、可視光や赤外光ではまった く反応しない。ところが実施例1においてアップコンバ 30 ージョン材料を光触媒と共存させると、集外光はもとよ り、可視光や赤外光でも反応が進行した。 【0019】実施例2

本実施例においては、実施例1と同様の各種光源を用い て、メタノールを犠牲試験とする水の分解反応における 本発明の光触媒システムの触媒作用を調べた。光触媒と して、実施例1の酸化チタンに自金塩を含浸担持して調 製した白金担持数化チタン (Pt/TiQ.) 粉末を用いた。 アップコンバージョン材料として、ツリウム含有ファ化※ ※ インジウム系ガラス(38InF₃・19BaF₄・19ZnF₄・10PbF₄・10 SrF、· 2A1F、· 2GdF、· 2ZnF、· 0、ITmF。) 粉末を各成分を溶散 混合して調製して用いた。これらの光触媒粉末とアップ コンパージョン材料の粉末各1gを反応液(メタノール 10%水溶液)中に脈調させ、そとに実施例1と同様に キセノンランプ光を照射し、発生する水素の量をガスク ロマトグラフ法により測定した。 [0020]比較例2

アップコンバージョン材料を用いない以外は実施例2と 間様に測定を行った。実施例2と比較例2との測定結果 を表2に示す。

【表2】

	水素発生量(μモル)				
	類射光なし	全光開射	フィルター1	フィルター2	
実施例2	0	612	25	5	
比較例2	. 0	816	0	0	

比較例2においては、紫外光照射下では光触媒 (Pt/TiO 。) だけで (アップコンパージョン材料がなくとも) 試 験反応は進行するが、可視光や赤外光ではまったく反応 しない。ところが実施例2 においては、アップコンバー ジョン材料を光触媒に共存させると、紫外光はもとよ り、可視光や赤外光でも反応が進行した。

(図面の簡単な説明) 【図】】実施例で用いた装置の配置を示す図である。 [符号の説明]

- 1 光触媒システム 2 石英製角型反応器
- 3 フィルター

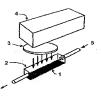
(5)

特開2003-210998

キセノンランプ

* *5 反応ガス

[691]



フロントページの続き

(\$1)Int.C1.7 B01J 23/42

37/04 COIB 3/04 // A61L 9/00

識別記号 101

Fターム(参考) 4C080 AAC7 AA10 BB02 BB05 CC01 HH01 JJD1 KK08 LL01 MM02

4D048 AA07 ABD3 BA07X BA41X CC41 EAD1 EA10 40059 AA02 AA08 BA04A BA04B

BAOSA BA4SA BBO4A BB06A BC02A BC03A BC05A BC12A BC13A BC43A BC50A BC55A BCSGA BCGSA BC70A BC75A BC75B CA01 CA13 CC33 DAOS DAOS EADLY EELO FA01 FB07

A61L 9/00 B 0 1 D 53/36

С 102D ZAB

テーマコード (参考)

9.8

+48-621-582510

PR SELLENTIN & PRRTNER

18 Apr 2008 10:00